® BUNDESREPUBLIK



(5) Int. Cl.⁷: **G 01 B 11/00** G 01 N 21/31 G 01 N 15/10

25



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

- Aktenzeichen:
 Anmeldetag:
 Offenlegungstag:
- 199 03 001.4 26. 1. 1999 24. 8. 2000

Anmelder:

EVOTEC BioSystems AG, 22525 Hamburg, DE

Wertreter:

v. Bezold & Sozien, 80799 München

② Erfinder:

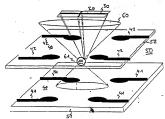
Fuhr, Günter, Prof. Dr., 13187 Berlin, DE; Schnelle, Thomas, Dr., 10243 Berlin, DE; Reichle, Christoph, 1353 Berlin, DE; Glasser, Henning, 10245 Berlin, DE; Müller, Torsten, Dr., 12439 Berlin, DE; Gradl, Gabriele, Dr., 10557 Berlin, DE

66 Entgegenhaltungen:

DE 197 23 873 A1 DE 196 28 156 A1 US 56 54 797 US 35 63 660

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

Verfahren und Vorrichtung zur Detektion mikroskopisch kleiner Objekte



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Verrichtung zur Detektion mikroekopish kleiner Objekte, inbesondere zur Erfassung der Präserz und/oder zur Messung des Ortes 5 bzw. der Ortsänderung der Objekte, heispielsweise in fluidischen Mikrosystemen. Die mikroskopish kleinen Objekte sind insbesondere synthetische oder biologische Pfaichen, die in einem fluidischen Mikrosystem manipuliert werden. Die Erfindung betrifft auch Verwendungen des Verfahrens 10 bzw. der Vorrichtung, insbesondere zur Objektdetektion in Abhängigkeit von mechanischen, elektrischen oder chemischen Wechselwirkungen der Objekte mit ihrer Umgebung oder anderen Objekten.

Es ist allgemein bekannt, fluidische Mikrosysteme zur 15 teilchenspezifischen Manipulierung mikroskopisch kleiner Objekte unter der Wirkung hydrodynamischer und/oder elektrischer Kräfte zu verwenden. Die Manipulierung biologischer Teilchen in Mikrosystemen mit hochfrequenten elektrischen Feldern auf der Grundlage negativer Dielektro- 20 phorese wird beispielsweise von G. Fuhr et al. in "Naturwissenschaften", Bd. 81, 1994, S. 528 ff., beschrieben. Die Manipulierung der Objekte umfaßt u. a. eine Sortierung nach bestimmten Eigenschaften, eine Objektveränderung unter Wirkung elektrischer Felder (z. B. Zellporation), eine ehe- 25 mische Behandlung, eine gegenseitige Zusammenführung und Wechselwirkung der Objekte und dergl, Die Bereitstellung vorbestimmter hydrodynamischer und/oder elektrischer Kräfte erfolgt durch die Gestaltung der Kanalstruktur des Mikrosystems bzw. die geometrische Form von Mikro- 30 elektroden zur Ausbildung hochfrequenter elektrischer Felder und deren Ansteuerung.

Aus der PCT/EFP9/107218 ist ein Verfahren zur Bewegungserfassung an mikroskopischen Objekten bekannt, die eine zumindest teilweise periodische Bewegung austühren. Dieses Verfahren basiert auf der Anwendung einer Fourier-so Analyse eines Detektorsignals, das die Objektbewegung übrer eine Vielzahl von Bewegungsperioden charakterisiert. Dieses Verfahren stellt eine erhebliebe Vereinfachung gegenüber der Anwendung von computengestützen Bildverarbeitungswerfahren dar, ist jedoch in der Anwendung auf ppstrodische Bewegungen beschricht. Im allgemeinen treten in einem Mikrosystem jedoch auch nicht-periodische Bewegungen ober Micheuszählich der Objekte auf, anderen Detektion insbesondere zur aufomatischen Steuerung eines Mi-Krosystems ein Interesse besetzt.

Es ist auch bekannt, die Präsenz von kleinen Thilohen in Suspensionen auf der Basis von Streulibthmessungen zu erlassen. Dieses Prinzip läßt sich jedoch nur bei einer Vielzahl von Teilehen und somit teilchenunspezifisch realisieren. Außerdem lassen sich keine Anghen tilber den Bewegungsöz zustand von Teilchen (Ort, Geschwindigkeit oder dgl.) ableiten.

Es ist die Aufgabe der Erfindung ein verbessertes Verfah-

ren zur Objektdetektion anzugeben, das auf beliebige Bewegungs- oder Rubezustände der zu erfassenden Objekte anwendbar ist und eine schnelle und siebere Signalauswertung ermöglicht. Die Aufgabe der Erfindung ist es auch, Verrichtungen zur Implementierung eines derartigen Verfahrens und neue Verwendungen der erfindungsgemäßen Objektdetektion anzugebet.

Diese Aufgaben werden durch ein Verfahren und eine Vorrichtung mit den Merkmalen gemäß den Ansprüchen 1 bzw. 10 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Verwendungen der Erfindung orgeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, den Aufenthaltsbereich (Bewegungsbahn oder Position) des zu detektierenden Objekts auf eine Maske abzubilden, die in mindestens einem Segment zur Übertragung (Reflexion oder Transmission) des Lichtes von einem Teil des Aufenthaltsbereiches (sogenannter Teilbereich) eingerichtet ist und im übrigen außerhalb des Segments eine Übertragung unterbindet. Das mindestens eine lichtübertragende Segment der Maske besitzt eine charakteristische Dimension, die kleiner als die Abbildung des Gesamtobiekts oder als die laterale Ausdehnung der Bewegungsbahn des Objekts ist. Die von der Maske übertragene Lichtmenge der Objektabbildung wird summarisch auf eine Detektoreinrichtung abgebildet, an der ein Detektorsignal erzeugt wird, das in einem vorbestimmten Zusammenhang mit der detektierten Lichtmenge steht und eine Auswertung in Bezug auf die Präsenz (Vorhandensein) eines Objekts, dessen Position und/oder die zeitliche Änderung der Position erlaubt. Durch die maskierte Abbildung eines Teilbereichs des Objekts und/oder der Objektbahn wird die von der Detektoreinrichtung erfaßte Lichtmenge in charakteristischer Weise moduliert. Die Zeitabhängigkeit des Detektorsignals, insbesondere die zeitliche Lage von Signalmaxima, die Amplituden der Signalmaxima und der zeitliche Amplitudenverlauf in Umgebung der Signalmaxima, liefert nicht nur Angaben über den Ort und die Geschwindigkeit der Objekte, sondern auch über abgeleitete Größen wie beispielsweise die Frequenz periodischer Bewegungen, quantitative Angaben zu Teilchenzahlen, die Bewegungsrichtung, die Zentrierung in Mikrosystemen oder dergleichen.

Gegenstand der Erfindung ist somit insbesonders die Objektelstellen auf der Grundlage eines Blenden-Mellprizips, bei dem eines summarische Lichtmengendetektion des von einem Teilbereich des Objekts oder der Objektshan ausschenden Lichts erfolgt. Demenstprechend kann die Objekttellabbildung grundstätzlich auf eine Blende geeigneter Dinenstonierung erfolgen. Im einfachsten Falle besteht die Maske aus einem lichtundurchlässigen Element mit einer unden oder eckigen Offunung, dae zur Realisierung der erfindungsgemäßen Teilabbildung des zu detektierenden Objekts geeignet dimensioniert ist.

Entsprechend bewozugten Ausführungsformen der Effidung bestizt jedooch die Maske eine Segmentierung mit einer worbestimmten Geometrie. Das mindestens eine Segment zur Übertraugung des Lichties der "Flialbeiblung bestizt eine geometrische Form, die anwendungsebhängig je nach den an der jeweiligen Meßstelle erwarteen Ohjekthewegungen (z. B. Translation, Rotation, translatorische Vibration, rotatorische Vibration oder dg.) ausgewählt ist.

Erfindungsgemäß ist vorzugsweise eine vergrößerte Abbildung des Auchtmaltsbereichte der zu detektierenden Objekte (z. B. in einem Mikrosystem) auf die Maske vorgesehen. Damit kam die Segmentierung der Maske, die zwar zur Deterrugung des Lichts von einer Flaiabildung eingerichtet ist, absolut größer als der betreffende Teilbereich oder des Teils des Objekts sein. Dies ist für die Herstellung und Justierung der Maske von Vorteil

Bevorzugte Anwendungen der erfindungsgemäßen Objektdetekton sind in den fluidischen Mikrosystemen insbesondere bei der automatischen Regelung von Systemfunkstonen, bei der dielektrischen Einzelteithenspektroskopie und bei der Untersuchung von Wechaelwirdungen zwischen Objekten und anderen Objekten und/oder Substraten gegeben. Erfindungsgemäß detektierte Objekte beitzen charakteristische Durchmesser im Bereich unterhalb 500 µm bis in 10 den 100 nm-Bereich und unfässen synthetische oder biologische Teilchen (oder Teilchensagregate). Die synthetischen Teilchen sind bespielsweise membranumblitte Gebilde, wie Liposomen oder Vesikeln, oder Kunststoffpartikel (sogenannte Beades). Die biologischen Teilchen sind biologistische Teilchen sind biologistische Teilchen sind biologistische Teilchen synthetischen Wikterwoganismen, Viren oder dergleichen.

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vorrichtung zur Implementierung der erfindungsgemäßen Objektdetektion. umfassend eine optische Abbildungseinrichtung zur Abbil- 20 dung eines Teils eines zu erfassenden Objekts (oder von dessen Bahn) über eine Maske auf eine Detektoreinrichtung, die ein Detektorsignal in bestimmtem Zusammenhang mit der erfaßten Lichtmenge erzeugt, und eine Auswertungseinrichtung zur Ermittlung von Eigenschaften des Bewegungs- 25 oder Ruhezustandes des Objekts. Die Abbildungseinrichtung enthält insbesondere die Maske, auf die das Objekt oder dessen Bewegungsbahn vergrößert abgebildet wird und die nur einen Teilbereich der Abbildung an die Detektoreinrichtung überträgt, Gemäß einer bevorzugten und unten im 30 einzelnen erläuterten Ausführungsform der Erfindung ist die Maske eine Blende mit einer vorbestimmten Transmissionsgeometrie. Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese Gestaltung beschränkt, sondern auch mit anderen Maskengestaltungen implementierbar, die für die Erfüllung derselben 35 Funktion wie die transmittierende Blende eingerichtet sind. Als Maske kann anstelle eines lichtdurchlässigen Segments in einem lichtundurchlässigen Maskenmaterial auch ein lichtundurchlässiges Segment (mit derselben Geometrie wie das zuvor genannte lichtdurchlässige Segment) in einer im 40 übrigen lichtdurchlässigen Umgebung verwendet werden. Entsprechend ist auch anstelle des Transmissions- ein Reflexionsprinzip realisierbar.

Die Abhildungseinrichtung ist vorzugsweise Teil einer an sich bekannten Mikroskopanordunug, die im Strahlengang (3 die Maske zur Erzeugung der Teilabbildung enthält. Damit kann simultan zur Objektdetektion eine visselle Objektboobachung statinden. Die Kombination mit der Mikroskopanordnung ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Insbesondere für automatisierte Anwendungen kann die Abbildungseinrichtung unmittelbar an einem Mikrosystem vorgesehen sein.

Die Erfindung besitzt die folgenden Vorteile. Die erfindungsgemäße Objektdetektion erfordert keine meß- und zeitaufwendigen Bildverarbeitungsverfahren. Sie ermög- 55 licht eine hochgenaue Messung mit an sich verfügbaren Abbildungs- und Meßeinrichtungen. Ein bestehender Mikroskopaufbau kann ohne weiteres durch Anbringung der genannten Maske für die erfindungsgemäße Objektdetektion eingerichtet werden. Die erfindungsgemäße Maskenseg- 60 mentierung erlaubt eine Objektdetektion ohne großen Justieraufwand. Die Objektdetektion ist einfach automatisierbar. Besondere Vorteile ergeben sich bei der Kombination der maskenbasierten Detektion mit der dielektrischen Einzelteilchenspektroskopie zur hochgenauen Ermittlung di- 65 elektrischer Teilcheneigenschaften aus den Bewegungseigenschaften der Teilchen in hochfrequenten elektrischen Feldern, Durch Einsatz vorbestimmter Maskentypen kann

eine erfindungsgemäße Verichtung problemlos an die Detktion der verschiechtenste Bewegungsarten angepaßt werden, ohne daß auf Bildwerzbeitungsmethoden zurückgegriffen oder ein Systemunbau durchgerührt werden muß. Es ist genügend, wenn die Detektoreinrichtung einen einzelnen Detektor enthält, dessen Meßsignale seriall verarbeitet werden können. Dies erlabt eine Verarbeitung in Echtzeit, was insbesonders für Schalter- und Sortieranwendungen in Mikrosystemen von Bedeuting ist.

In weiterer Vorteil der Erfindung ergibt sich aus der geometrischen Maskenstrukturierung, Im Unterschied zum herkömmlichen "Piri-Hole" Meßprinzip sind die Maskenssemente zwar kleiner als die Abbildung des Gesamtobjekts gestaltet, jedoch abweichend von Lochblenden (wie sie beispielsweise für die Konfokalmikroskopie bekamt sind) flächig unsgebildet. Damit wird eine erhölte Punktionssichenheit auch bei in der Praxis auftretenden Abweichungen der Objekte von den erwarteten Bewegungsbahnen erzielt. Die Maskensegmentierung erlaubt es, Toleranzen beim Objekt- Juarf zu kompensieren.

Weitere Éinzelheiten und Vorteile der Erfindung werden im folgenden unter Bezug auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1A, 1B eine schematische Perspektivansicht einer Mikroelektrodenanordnung zur Illustration des erfindungsgemäßen Detektionsprinzips am Beispiel einer ersten Mas-

Fig. 2 bis 12 schematische Draufsichten auf Mikroelektrodenanordnungen zur Illustration weiterer Maskenformen, wobei im unteren Teil der Figuren charakteristische Verläufe der Detektorsignale dargestellt sind,

Fig. 13A, 13B bis 15 schematische Perspektivansichten von Mikroelektrodenanordnungen zur Illustration der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen einem Testobjekt und einem Substrat oder einem anderen Objekt,

Fig. 16 bis 18 schematische Perspektivansichten von Mikroelektrodenanordnungen zur Illustration einer Kräfteoder Feldmessung im Mikrosystem, und

Fig. 19 eine Blockdarstellung eines Ausfüh-rungsbeispiels der erfindungsgemäßen Detektoreinrichtung.

Die Erfindung wird im folgenden am Beispiel fluidischer Mikrosysteme zur Manipulierung synthetischer oder biologischer Teilchen beschrieben. Die Realisierung der Erfindung ist nicht an bestimmte Teilchentypen gebunden. Allerdings ist es bei bestimmten Anwendungen erforderlich, daß die Teilchen eine abbildbare Oberflächenstruktur (wie z. B. Strukturen auf biologischen Zellen) besitzen. Falls dies nicht von vorneherein gegeben ist, können die Teilchen aber auch mit einer Strukturierung (z. B. mit einer Fluoreszenzmarkierung) versehen werden. Die Mikrosysteme besitzen eine Kanalstruktur mit typischen Querdimensionen im µm-Bereich und typischen Längsdimensionen im mm-Bereich. An den Kanalwänden sind Mikroelektroden mit vorbestimmten Elektrodenformen und -anordnungen angebracht, die dazu eingerichtet sind, mit hochfrequenten Spannungen (Frequenzen im kHz- bis MHz-Bereich, Amplituden im mV-bis V-Bereich) beaufschlagt zu werden, um die in einer Suspension in den Kanälen strömenden oder ruhenden Teil-chen elektrischen Feldern auszuseitzen. Unter der Wirkung der elektrischen Felder erfolgt auf die Teilchen eine vorbestimmte Kraftausübung auf der Basis der negativen oder positiven Dielektrophorese. Weitere Einzelheiten dieser fluidischen Mikrosysteme sind an sich bekannt und werden daher im folgenden nicht beschrieben. Es wird ferner betont, daß die Erfindung nicht auf die fluidischen Mikrosysteme beschränkt, sondern auch bei anderen Anwendungen realisierbar ist, bei denen einzelne Objekte, insbesondere mikroskopisch kleine Objekte, spezifisch in Bezug auf ihre Präsenz,

ihre Position und ihre Geschwindigkeit erfaßt werden sollen.

Fig. 1A zeigt in schematischer Perspektivansicht einen Ausschnitt eines Mikrosystems mit einem Kanal 50, von dessen Wänden nur der Kanalboden 51 und die Kanaldecke 52 dargestellt sind und der beispielsweise fin der Darstellung von vorn nach hinten) von einer Teilichensuspensierung durchströmber ist. Die Ellektrodenaordnung 40 sit eine Oktopolanordnung mit je vier Mikroelektroden 42 an der Kanaldecke 10 52. Mit der Elektrodenaordnung 40 wird in an sich bekannter Weise ein rotierendes elektrisches Peid (Derhfeld) erzeugt, in dessen Zentrum das Teilchen 10 im Fokus 61 eines Fanglasser 60 gehalten wird. Der Fanglasser 60 sit Teil einer sogenannten optischen Finzette (oder: Laser-Tweezer), wie 15 sie an sich bekannt ist.

Mindestens eine Wand des Kanals 50 (z. B. die Kanaldecke 52) ist optisch transparent. Auf der Seite der transparenten Kanalwand, die eine Dicke kleiner oder gleiche 250 µm besitzt, ist eine erfindungsgemäße Abbildungsein- 20 richtung vorgesehen, die zur Abbildung eines Teilbereiches 80 des Aufenthaltsbereiches (in diesem Fall; des Zentrums der Elektrodenanordnung 40) des Teilchens 10 auf einer Detektoreinrichtung vorgesehen ist. Das wesentliche Element der im übrigen nicht dargestellten Abbildungseinrichtung ist 25 die Maske 20 in Gestalt einer im wesentlichen ebenen Blende mit einer vorbestimmten geometrischen Transmissionsform. Beim dargestellten Beispiel ist die Transmissionsform die Gestalt von sich kreuzenden Streifen. Die Streifen bilden die Segmente 30 der Maske 20. Generell sind die 30 Segmente der Maske erfindungsgemäß vorzugsweise flächig oder zweidimensional angeordnet, um die Informationen über die Teilchenorte bzw. deren Änderungen zu erhal-

Der Aufenthaltsbereich des Teilchens 10 und somit auch 35 der Teilbereich 80 bzw. ein Teil des Teilchens 10 wird mit (nicht dargestellten) optischen Elementen auf die Ebene der Maske 20 abgebildet. Die Maske 20 überträgt einen Teil des die Abbildung des Teilehens 10 bildenden Lichtes hin zum (ebenfalls nicht dargestellten) Detektor. Bei Veränderung 40 des Ortes des Teilchens 10 im Mikrosystem wird entsprechend auch das am Detektor von der Maske 20 summarisch empfangene Licht entsprechend den aktuell auf die Maskenebene abgebildeten Teilchenstrukturen moduliert. Die Teilchenstrukturen umfassen beispielsweise hellere und dunk- 45 lere Bereiche der Teilchenabbildung. Bei einer Bewegung des Teilchens überträgt die in Bezug auf das Mikrosysteme ortsfeste Maske 20 je nach der auf die Segmente abgebildeten Bildhelligkeit eine größere oder kleinere Lichtmenge zum Detektor

Die Abbildung des Tellelhens auf die Maskenebene ist eine vergrößerunde Abbildung. Der Vergrößerungsfaktor wird anwendungsabhängig gewählt und beträgt beispielsswisse bei Mikrosystem-Mikroskop-Kombinationen rd. 10 bis 20, z. B. 15. Charakteristische Dimensionen der Segsmente 30 der Maske liegen im Bereich von rd. 100 µm (Streifenlänger).

In Fig. 1B ist eine entsprechende Anordnung in Draufsicht illustrie. Zur dielektrischen Finzzelteibenspektroskopie soll die Rotation des Teilchens 10 in Abhängigkeit 60 von der Amplitude undvöer Frequeur des Drehfeldes erfalst werden. Aus der Winkelgeschwindigkeit des Teilchens 10 lassen sich Aussagen über dessen dielektrischen Eigenschaffen ermitieln. Das Drehfeld kunn kontinuierlich umlaufen oder (wie dargestell) einen laufenden Richtungswechsel 63 aufweisen, so das sich gegenüber einer mittleren Lage beidseitige Vibrationen in die Teilchenzustfände 11a, 11b ergeben. Der mit dem Kreuz entsprechend der Maskenform ab-

gedeckte Teilbereich 80 wird über die Maske abgebildet. Das von der Maske übertragene Licht wird entsprechend der genannten Vibration moduliert. Dem Detektorsignal kann damit unmittelbar die Vibrationsfrequenz entnommen und der Auswertung zugeführt werden.

Fig. 2 illustriert eine Anwendung der Eründung mit einer abgewandelten Maskengestaltung. Es wird darauf hingewissen, daß in den Illustrationen der Fig. 2 bis 12 die Masken jeweils nicht dargestellt sind. Allerdhings sind jeweils nicht dargestellt sind. Allerdhings sind jeweils der Erüherreiche des Aufenthaltsbereichts der zu detektierenden Teileben eingezeichnet, von denen Licht von der Maske betratgen wird. Die entsprechenden Maskensagemets besitzen die gleiche geometrische Form, sind jedoch wegen der eingeführen vergrößernden Abbildung größer als die eingezeichneten Teilbereiche ausgeführt. Die Maske ist so strukturiert, daß das Licht vom Teilbereich 80 des Mitrosystems mit oder ohne dem Teilchen 10 zur Detektoreinrichtung übertragen wird.

Die Gestaltung gemäß Fig. 2 dient der Objektdetektion zur Messung dielektrophoretischer Eigenschaften des Teilchens 10. Das Teilchen 10 befindet sich innerhalb einer Mikroelektrodenanordnung 40, von der nur die Elektroden 41 am Kanalboden 51 schematisch dargestellt sind. Diese Elektrodenanordnung kann wiederum durch vier Elektroden an der Kanaldecke zu einem Oktopol ergänzt werden. Es sind auch andere Mehrelektrodenanordnungen möglich. Bei anwendungsabhängig gewählten Frequenzen der Elektrodenspannungen wird das Teilchen 10 in Abhängigkeit von der äußeren Leitfähigkeit und den dielektrischen Teilcheneigenschaften verschieden schnell durch Abstoßung bzw. Anziehung zwischen den Elektroden bewegt. Diese Bewegung erfolgt beispielsweise periodisch. Das Teilchen läuft in Abhängigkeit von seiner Schwingungsfrequenz entlang den mit Pfeilen dargestellten Richtungen (oder auch in andere Richtungen) durch den Teilbereich 80, der gerade der Transmissionsgeometrie der Maske entspricht. Das Detektorsignal (willkürliche Einheiten) wird somit frequenzabhängig moduliert, wie dies im unteren Teil von Fig. 2 angegeben ist. Der Signalverlauf D1 entspricht einer bestimmten Frequenz und einer langsamen Bewegung des Teilchens 10 zwischen den Elektroden 41. Der Signalverlauf D2 zeigt die gleiche Frequenz, jedoch eine geringere Breite der Maxima des Detektorsignals. Dies entspricht einer vergrößerten Bewegungsgeschwindigkeit des Teilchens 10 (und einer vergrößerten Auslenkung).

Fig. 3 illustrier eine weitere Maskengestaltung, bei der ich Maske au vier voneinnder gerennten, viereocitigen Segmenten besteht, die so angeordnet sind, daß die Teilbereiche 80e bis 80d auf diese Segmenten abgebildet werden. Damit kann die Aufenthaltsdauer des Teilchens 10 an den Elektroden 41 bei periodischer Bewegung (analog zu Fig. 2) gemessen werden. Die Segmenten dienen jeweils als Teil-Masken zur Objektdetektion. Das vom Detektor ermittelte Detektorsignat umfaßt summarste hie von allen Segmenten übertragenen Lichtmengen. Wiederum können lange Aufenhaltsdauern (D1) von kurzen Aufenhaltsdauern (D2) entsprechend dem unteren Teil von Fig. 3 unterschieden werden.

Fig. 4 illustriert die Objektdebektion zur Erfassung geeingster thermischer oder hydrodynamischer Schwingungen eines Teilehens 10 zwischen den Elektroden 41. Die Maske besitzt eine gitterförmige Segmentanorinung, so daß das Licht von dem Teilbereich 80 im Mikrosystem auf den Detektor übertragen wird. Der untere Teil von Fig. 4 illustriert die Möglichkeit der Unterseheidung stürkerer Teilchenvibrationen, die zu einem hochfrequenten Rauschen D1 führen, von geringeren Whrationen mit einer geringeren Rausschrequenz (Verlauf D2). Fig. 5 illustriert eine Ausführungsform der Brindung, bei der die Prisson; von Teilleben in einer Auffrehleidtrodenanordnung speriff wird. Die Ellektrodenanordnung 40 besteht in diesem Fül aus Ellektrodenbädem 43, die nech Art einer Deeleckfunktion geformt sind. In Fig. 5 sind wiederum nut die Ellektrodenbänder 43 auf dem Kanalboden 51 dargsstellt. Der Kanal wird in Pfelirichtung durchströmt. Die Elektrodenbänder 43 auf en angestuert, daß sich in periodischen Abständen Feldminima bilden, in denen sich die
Teileben 10 sie 10 dia ondense sollen.

Die Maske besteht aus einer Gruppe von Segmenten, deren Zahl der Anzahl von Feldminima der Elektrodenanordnung 40 entspricht. Jedes Segment bildet einen quadratischen Rahmen. Die Segmente der Maske sind so angeordnet, daß Licht von den Teilbereichen 80a bis 80d des Mikro- 15 systems über die Maske auf dem Detektor abgebildet wird. Je nach den Beleuchtungsverhältnissen ergibt sich bei Präsenz eines Teilchens in einem Feldminimum ein bestimmter Beitrag zum summarischen Detektorsignal, das bei der dargestellten Aufreihung von vier Teilchen 10 vier vorbe- 20 stimmte Amplituden einnehmen kann. Wenn die Aufreihelektrodenanordnung beispielsweise vollständig mit Teilchen gefüllt ist, wird die maximale Amplitude erreicht, was im Verlauf D1 mit der durchgezogenen Linie illustriert wird. Sind hingegen alle Feldminima teilehenfrei, so ergibt sich 25 die geringste Amplitude, die im Verlauf D1 gepunktet gezeichnet ist. Alternativ zur Erfassung der Amplitude des Detektorsignals können auch Schwankungen der Amplitude gemessen werden. Dies ist mit dem Verlauf D2 illustriert, Aus diesem sogenannten Varianzeffekt lassen sich entspre- 30 chend Aussagen über die Stabilität der Teilchen in der Aufreihelektrodenanordnung treffen.

Eline abgewandelte Maskengestaltung zur Überprüfung des Tellchenaufeltung ist im Ejg. 6 illustrier. Die Maske besteht aus streifenförmigen, voneinander beabstandeten 35 Segmenten, die die Felibereiche 80s is 80s des Mickrosystems auf dem Detektor abbilden. Die Segmenstreifen besitzen abwechselnd verschiedene Längen und sind so angeordnet, daß die lingeren Segmenstreifen die Tellbereiche 80s, 80s, 80e und 80g entsprechend den Feldminima zwi-40sehn den Eliketrodenbändern 43 und die kürzeren Segmentstreifen die Tellbereiche 80s, 80d, 80s, 80s des Mikrosystems erfassen. Das Detektorsignal besitzt wiederum einen Verlauf, der im wesentlichen der Darstellung im unteren Teil von Fig. 5 entspricht, wobei jedoch zusätzliche Amplituden-5 stufen entsprechend der Teilchendetektion an den Orten 2 wisschen den Feldminima aufreten.

Fig. 7 illustriert das Prinzip der erfindungsgemäßen Befassung der Bewegungsrichtung. Der obere Teil von Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf einen Kanal, bei der an 50 den Kanalboden 51 angerenzen auch die Kanalseitenwände 53, 54 illustriert sind. Die Maske besitzt eine T-förmige Transmissionsgeomerite und wird durch zwei gerade streifenförnige Segmente gebildet, von denen ein längerers Segment in Kanallängsrichtung (entsprechend den Pfeilrichtunsen) ausgerichtet und ein kürzerer Segmentsriefen dazu senkrecht am Ende des Bingeren Segmentstreifens verläuft. Die Abbildung auf der Maske führt zur Übertragung des Lichtes von dem T-förmigen Teilbereich 80 des Mikrosystems zum Detektor.

Das Detektorsignal bestizt dam je nach Bewegungsrichtung einen der im unteren Teil von Fig. 7 dargestellten Verläufe. Das Teilchen 10a, das sich von links nach rechts bewegt, trägt zunächst beim Längssretien 80a und dam beim Querstreifen 80b zum Detektorsignal bei, das entsprechend 65 dem Verlauf D beim Teilchendurchlauf zumächst langsam ansteigt und nach Passage des Teilchens 10a nm Querstreifen 80b schuel höfüll. Für das Teilchen 10b, das sich von

rechts nach links bewegt, ergeben sich die umgekehrten Verhältnisse. Das Detektorsignal steigt entsprechend dem Verlauf DZ zuerst schnell an und fällt dann langam ab. Das Detektorsignal besitzt somit einen eberakteristischen Zeitverlauf, der eine Aussage über die Bewegungsrichtung der Teilchen im Kanal zuläßt.

Eine erfindungsgemäße Maske kann auch so gestallet sein, daß Formunterschiede von Teilchen im Mikrosystem detektiert werden können. Dies ist in Fig. 8 illustriert, die wiederum eine Draufsicht auf einen Kanal mit dem Kanalboden 51 und den Kanalsteinwänden 53, 54 zeigt. In Kanal bewegen sich Tellchen 10a, 10b und 10e mit verschiedenen Geometrien.

Die Maske besteht aus zwei streifenförmigen Segmenten, die jeweils halbkreisförmig gebogen sind und sich an hat Scheitelpankten berühren, Dadurch erlaubt die Maske die Übertragung des vom Teilbereich 80 des Mikrosystems ausgehenden Lichts zum Detektor, le nach dem zeitlichen Velauf des Detektorsignals können die jeweils am Teilbereich 80 vorbeigetretenen Teilchenformen unterschieden werden. Dies ist im unteren Teil von Rig. 8 illustiert.

Das längliche Teilichen 10s erzeugt einen Signalverlauf D1, da das Detektorsignal für eine verbiltufinamßig lange Zeit moduliert wird, jedoch wegen der geringen Ouerausdehung des Teilichens 10s nur eine geringen Ouerausdehung der Steilichens 10s nur eine geringe Amplitude des Jestenstellen 10s, an dessen Gestalt die halbkreisförnige Krümmung der Maskensegmente auge-paßt ist, engibt sich der Verlatz D2. Der Eintritt des Teilichens 10b in den Teilibereich 80 verlüsst, et einen Signalansteg, Enlstyrechendes gift für den Fall, wenn das Teilichen 10b den Teilibereich 80 verlüst, Schließlich führt das Teilichen 10b Ceffzechen 1 einem Signalverlanf D3, der sich wegen der größeren Längsaussdehnung gegenüber dem Teilichen 10b über einen größeren Zeitbereich erstreckt und wegen der größeren Querausdehung im, Vergleich zum Teilichen 10b eine böhere Amplitude erreicht.

Die oben unter Bezug auf Fig. 2 erlätuerte Maskenform kann auch zur Partikelzhling verwendet werden, wie dies in Fig. 9 illustriort ist. Die Maske enthilt zwei Segment, die zur Übertzagung von Licht aus den Teilbrerichen 80a, 80b eingerichtet sind und jeweils die Form eines quadratischen Rahmens bestienz. Die Teilbereiche 80a, 80b ind in Kanallagsrichtung mit einem vorbestimmten Abstand angeorden. Die Walt des Anstandes und der Größe der Feilbereiche 80a, 80b (zw. der entsprechenden Maskensegmente) wird nabhängigskeit von den auftretenden Teilchengrößen und der Krömungsgeschwindigkeit im Kanal gewählt. Die Teil-chenzählung kann sogar größenselektiv erfolgen.

So veursacht das kleinste Teilchen 10a den Signalverlauf D1 mit zwei getennten Maxime entsprechend dem Vorbeitrit des Teilchens 10a an jedem der Teilbereiche 80a, 80b. Bei dem mittleren Teilchen 10e ergist sich der Signalverlauf D2, bei dem die Maxima ineinander verlaufen. Bei genigende großen Teilchen 10e mit einer charakteristischen örfölet, die mit dem Abstand der Teilbereiche 80a, 80b vergleichbar ist, ergibt sich der Signalverlauf D3 mit einem einzalenn Maximum, Die Signalverlauf D3 mit einem einzalenn Maximum, Die Signalverlauf D3 mit einem einsalenn Maximum, Die Signalverlauf D3 mit einem einsalenn Maximum, Die Signalverlauf D3 mit einem einsalenn Maximum, Die Signalverlauf D3 mit einem ein-

Fig. 10 zeigt wiederum eine Draufsicht auf einen Kanal mit dem Kanalboden 51 und den Kanalseinwinden 53, 64. Im Kanal bewegen sich mit der strömenden Suspensions-Rüssigkeit Teilchen 10a, 10b ensprechend der Pfeltirichtung. Die erfindungsgemäße Objektdetektion ist hier so ausgelegt, daß ermittelt wird, ob sich ein Teilchen in Kanalmitte oder mehr am Rand des Mikrokanals bewegt. Hierzu besitzt die Maske zwei Segmente aus geraden, sich kreuzenden Streifen, die so angeordnet sind, daß das Lieht von den Teil-

bereichen 80a, 80b des Mikrosystems zum Detektor übertragert wird. Die Teilbereiche 80a, 80b erstrecken sich jeweils als gerade Streifen füber die gesamte Breite des Kanals und sind gegenüber der Kanalquerrichtung geneigt, so daß sich eine X-Gestalt mit einem Kreuzungspunkt der Streifen in der Kanalmitte ergibt.

Eine Derektion durch eine Maske, die das Licht von derart gewählten Fellbereichen 80a, 80b überträgt, ergibt einen Signalverlauf D1 mit einem einzelnen Maximum, falls das Tellchen 10b sich in der Kanalimite bewegt, oder einen Signalverlauf D2, falls sich das Tellchen 10a am Kanalrand bewegt, so daß jeder Teilbereich 80a, 80b zweimal gekreuzt wird.

Eine ähnliche Überprüfungsfunktion ist in Fig. 11 illustiert, die eine Draufsicht auf einen Kanal mit Fokussier-15 elektroden 44 auf dem Kanalboden 51 darstellt. Die Fokussierelskroden 44 bilden bei Beaufschlagung mit hochfrequenten Spannugen Feldbarteren, die die Teilchen 10a nicht durchdringen können, so daß in Zusammenwirkung mit der Strömungskraft eine Teilchenbewegung hin zur Ka-20 nalmitte erfolgt. Falls eine der fokussierdektroden 44 aussfällt, so können Teilchen 10b außerhalb der Mitte an den Elektroden vorbeiterten.

Um eine derartige Fehlfunktion der Fokussierelektroden 44 zu ermitteln, wird die Maske so gestaltet, daß wiederum 25 Teilchen am Kanalrand von Teilchen in der Kanalmitte unterschieden werden können. Hierzu besitzt die Maske drei Segmente, die zwei gerade streifenförmige Segmente und ein punktförmiges Segment umfassen und in einer geraden Reihe quer zur Kanallängsrichtung angeordnet sind. Diese 30 Segmente sind dazu eingerichtet, das Licht von den Teilbereichen 80a, 80b, 80c des Mikrosystems zum Detektor zu übertragen. Je nach der Passage der Teilchen 10a durch die Mitte oder der Teilchen 10b durch die Ränder des Kanals ergeben sich die im unteren Teil von Fig. 11 gezeigten Signal- 35 verläufe. Der Signalverlauf D1 zeigt eine hohe Amplitude. d. h. eine starke Modulation des Detektorsignals. Dies zeigt an, daß Teilchen 10b die Teilbereiche 80a oder 80c durchlaufen haben und somit eine oder beide der Fokussierelektroden 44 ausgeschaltet oder defekt sind. Der Signalverlauf

D2 hingegen zeigt eine geringe Modulation entsprechend

der Teilchenpassage durch die Kanalmitte. Das Signal ent-

sprechend dem Signalverlauf D2 kann wiederum als Zählsi-

gnal für die Zahl der Teilchen 10b, die die Fokussieranord-

nung passiert haben, verwendet werden. Eine Maske, wie sie in Bezug auf Fig. 2 beschrieben wurde, kann auch zur Überprüfung der Funktion einer Ablenkelektrode 45 verwendet werden. Diese Anwendung der Erfindung ist in Fig. 12 illustriert. Die Ablenkelektrode 45 ist eine Mikroelektrode auf dem Kanalboden 51 in Form ei- 50 nes gekrümmten Elektrodenstreifens. Die Ablenkelektrode 45 bildet in Zusammenwirkung mit einer entsprechenden Ablenkelektrode (nicht dargestellt) an der Kanaldecke bei Beaufschlagung mit hochfrequenten Spannungen eine ge- . krümmte Feldbarriere, die die anströmenden Teilchen 10a 55 bzw. 10b in Abhängigkeit von ihren dielektrischen Eigenschaften mit verschiedenen Abständen von der Kanalseitenwand 53 passieren können. Ist die Ablenkelektrode 45 eingeschaltet, so können die kleinsten Teilchen 10a, bei denen die geringsten Polarisationskräfte induziert werden, die 60 Feldbarriere bereits am Kanalrand passieren, während die größeren Teilchen 10b weiter hin zur Kanalmitte laufen, bis die Strömungskrast genügend groß ist, so daß eine Passage der Feldbarriere bewirkt wird. Wenn die Ablenkelektrode 45 ausgeschaltet ist, so können sowohl kleine als auch große 65 Teilchen am Kanalrand weiter strömen.

Die Maske besitzt ein quadratisches, rahmenförmiges Segment, das dazu eingerichtet ist, das vom Teilbereich 80 des Mikrooystems ausgehende Licht zum Detektor zu überragen. Falls mur kleine Teileben 10a am Teilbereich 80 vorbeitreten, so ergibt sich der Signalwertauf D1 mit zwei getremten Maxima entsprechend den Vorbeltritt der kleinen Teilehen 10a an den zwei Rahmesstein in Strömugsrichtung. Wenn die Ablenkelektrode 45 ausgeschaltet oder defektist, so werden über die Massie auch größere Fülchen dietktiet, so daß sich der Signalwerlauf D2 mit einem einzelnen, verbreitetem Maximum ergibt.

Die oben unter Bezug auf die Fig. 1 bis 12 beschriebenen Ausführungsbesigiele bezogen sich auf die Tielehendetektion in den an sieh bekannten Mikrosystemen mit Kanalstrukturen aus in Bezug auf die Tielehenierten Materialten. Die im folgenden erlätuerten Fig. 13 bis 15 zeigen eine besonderes vorteilhafte Anwendung der Erfindung in modifizierten Mikrosystemen, in denen die Wechselwirkung der Tielchen mit den Kanalwänden nicht vermieden, sondem in vorbestimmet, Weiss befordert wird. Diese Modifizierung ist in den Fig. 13A und 13B in Analogie zur Darstellung gemäß Fig. 11 übstriert.

Fig. 13A zeigt in schematischer Perspektivansicht wie Fig. 13A zeigt in schematischer Mikrosystems. Allerdings bildet hier der Kanalboden 51 ein übstrat für eine Modifizierungsschicht 55. Die Modifizierungsschicht 55 bescht beispielsweise aus einer Monalege biologischer Zellen. Wiederum soll, wie oben beschrieben die Bewegung des Teilchens 10 mit der erfahrdungsgemäßen Ophiektdetektion erfaßt werden, die hier durch eine rahmenförmige Maake 20 erfolgt. Das Teilchen 10 ist ein Testobjekt, das eine biologische Zelle oder ein künstlichers l'elichen mit spezifischen oder unspezifischen Bindungsstellen (Molektlen) sein kann. Die Bewegung des Teilchens 10 wird durch die Wechselwirkung mit der Modifizierungsschicht 55, d.h. durch die auftrenden Adhlistonerschelnungen beeinflußt.

Zur Bestimmung der Adhäsionseigenschaften des Tielhens 10 gegenüber der Modifizierungsschicht 55, dh. zur Bestimmung von Bindungskräften, Bindungskonstanten und/oder der Dynamik der Zellachfäsien wird des Tellehen mit Hilfe des Fanglasers 60 auf die Oberfläche der Modifizierungsschicht 55 gedrickt, wiltregend Robationen nach Elektrodenanothung 40 sehwingende Robationen nach links oder rechts induziert. Die oszillatorischen Tellehenyibrationenen in die Zustände III., IIb werden, wie oben beschrieben, über die Maske 20 erfalt. Durch Vergleich mit den Bewegungseigenschaften ohne eine Adhäsion lassen sich Aussagen über die Bindungskräfte und degt. Ireffen. Abweichend von der dargestellten Rahmermaske 20 können auch andere Maskenformen Anwendung finden. Fig. 138 zeigt die entsprechende Stuaton in Draufstand in

Die Modifizerung kann auch durch ein einzelnes Teilchen auf dem Kanalboden 51 gebildet werden. Diese Situaton ist in Fig. 14 illustriert. Auf dem Kanalboden 51 befindet sich eine biologische Zelle 56. Wiederum erfolgt die erindungsgemäße Erfinsung der Teilchenbewegung des Teilchens 10 in Abhängigkeit von der Wechselwirkung mit der Zelle 56. Bei genügend kleinen Feilbend (Durchmesser kleiner 5 im) können die Oberflächen der Zellen 56 auch ortsanfgelöst vernessen werden. Be begelt auch die Möglichkeit, die ortsaufgelöste, partielle Vermessung der Wechselwirkungen der Zelle 56 mit dem Teilschen 10 mit einer chemische Stimulierung der angehefteten Zelle 56 zu verbin-

Fig. 15 zeigt eine weitere Abwandlung der Objektdetektion zur Erfassung von Wechselwirkungen eines Teilchens mit einer Modifizierungsschicht auf dem Kanalboden 51. Die Modifizierungsschicht besteht aus einer Vielzahl molekularer Rezeptoren 57.

Das Teilchen 10 weist Liganden 12 auf. Es erfolgt eine

Drehung des Teilchens, wie dies oben unter Bezug auf Fig. 1 beschrieben wurde. Aus der Teilchendetektion kann festgestellt werden, ob der Ligand 12 eine Bindung mit den Rezeptoren 57 eingeht. Das Teilchen 10 kann selbst eine biologische Zelle oder ein Zellbestandteil sein und natürlich bedingt einen Rezeptor auf der Oberfläche tragen.

Eine weitere Anwendung der Erfindung zur Messung von Kräften in einem Mikrosystem ist in den Fig. 16 und 17 illu-

Fig. 16 zeigt analog zu Fig. 1 einen Ausschnitt eines Mi- 10 krosystems mit dem Kanalboden 51 und den unteren Mikroelektroden 41. Mit dem Fanglaser 60 wird das Teilchen 10 an eine vorbestimmte Position P mit den Koordinaten (x1, y1, z1) geführt und dort den Drehfeldern der Elektrodenanordnung ausgesetzt. Die Abbildungseinrichtung mit der 15 Maske 20 wird entsprechend verstellt, um die Objektbewegung zu erfassen. Die am Punkt P gemessene Winkelgeschwindigkeit des Teilchens 10 steht in direkter Beziehung zur Feldstärke an diesem Ort (die Winkelgeschwindigkeit ist proportional zum Quadrat der Feldstärke). Auf diese Weise 20 kann mit der erfindungsgemäßen Objektdetektion unter Verwendung eines kleinen Probeteilchens 10 das elektromagnetische Feld im Mikrosystem in x-, y- und z-Richtung vermessen werden, indem das Probeteilchen 10 rasterartig an verschiedenen Raumpositionen zwischen den Mikroelektro- 25 Das Bezugszeichen 200 zeigt eine Gesamtsteuereinheit zur den einer Rotationsmessung unterzogen wird.

Bei dieser Messung kann auch eine Maskengestaltung vorgesehen sein, mit der Teilchenbewegungen im gesamten Bereich zwischen den Mikroelektroden erfaßt werden können. In diesem Fall muß die Maske 20 bei der Verstellung zu 30 einem neuen Punkt P nicht verschoben werden.

Bine weitere Maskengestaltung mit zwei streifenformien Segmenten (Detektionsschlitze) wird gemäß Fig. 17 zur Erfassung von Teilchenbewegungen in Pfeilrichtung verwendet. Die Bewegung des Teilchens 10 in x-Richtung er- 35 folgt mit dem (nicht dargestellten) Fanglaser oder durch eine Verschiebung der Amplituden der hochfrequenten Spannungen an den Elektroden 41a, 41b bzw. 41c, 41d, Aus der Auslenkung des Teilehens lassen sich Informationen über dielektrische Teilcheneigenschaften, die Feldkräfte im Fokus des Fanglasers und die elektromagnetischen Feldkräfte ab-

Analog zu der in den Fig. 15 bis 17 erläuterten Technik kann auch eine Vermessung der Feldkräfte im Fanglaser 60 durch Messung der Drehgeschwindigkeit eines Probeteil- 45 chens in Abhängigkeit vom Abstand vom Fokus des Fanglasers verwendet werden. Die erfindungsgemäße Objektdetektion ist auch zur Erfassung von Teilchendeformationen einsetzbar. Dies ist in Fig. 18 illustriert. Das Teilchen 10 wird durch Einstellung eines inhomogenen hochfrequenten elek- 50 trischen Feldes an den Elektroden 41a, 41b bzw. 41c, 41d deformiert, während es mit dem Fanglaser in freier Suspension gehalten wird. Die Deformation kann beispielsweise von einer runden Teilchengestalt (oberer Teil von Fig. 18) zu einer ellipsenförmigen Teilchengestalt (unterer Teil von 55 Fig. 18) führen. Mit einer Schlitzmaske, die zwei streifenförmige Segmente aufweist, die dazu eingerichtet sind, Licht von den Teilbereichen 80a, 80b des Mikrosystems zum Detektor zu übertragen, kann die Asymmetrie des Teilchens 10 erfaßt werden. Aus der Verformung, die aus dem 60 Detektorsignal abgeleitet wird, können mechanische Rigenschaften des Teilchens (z. B. biologische Zelle) abgeleitet werden. Anwendungsabhängig können zur Deformationsuntersuchung auch andere Maskenformen verwendet werden, die an die jeweiligen Asymmetrien angepaßt sind.

Fig. 19 ist eine Übersichtsdarstellung einer erfindungsgemäßen Einrichtung zur Objektdetektion bei Implementierung der Erfindung an einem fluidischen Mikrosystem. Das fluidische Mikrosystem 110, in dem eine Suspension mit mindestens einem zu untersuchenden Teilchen enthalten ist. wird über eine Steuereinrichtung 111 angesteuert, Enthält das Mikrosystem Mikroelektroden zur dielektrischen Telichenmanipulierung, so enthält die Steuereinrichtung 111 insbesondere einen Generator zur Elektrodenansteuerung.

Ein interessierender Bereich des Mikrosystems 110 wird über optische Elemente 121 vergrößert auf der strukturierten Maske 120 abgebildet, die mit einer Stelleinrichtung 122 in Bezug auf das Mikrosystem einstellbar ist. Das durch die strukturierte Maske 120 hindurchtretende Licht wird durch weitere optische Elemente 121, die gegebenenfalls einen Sperrfilter in Bezug auf das Licht des Fanglasers 160 umfassen, auf den Detektor 123 (z. B. Photodiode) summierend abgebildet. Der Detektor 123 ist mit einer Auswertungseinrichtung 124 verbunden, die insbesondere eine Recheneinheit zur Auswertung der Signalverläufe und eine Anzeigeeinheit zur visuellen Darstellung der erfaßten Objekteigenschaften enthält. Die Auswertung der Signalverläufe erfolgt in an sich bekannter Weise, insbesondere in Bezug auf die zeitliche Lage der Maxima, die Amplituden der Signale und deren Phasenlagen.

Fig. 19 zeigt ferner den Fanglaser 160, der über eine gesonderte Laser-Tweezer-Steuerung 161 angesteuert wird. anwendungsabhängigen synchronen Betätigung der Lasersteuerung 161, der Steuereinrichtung 111 und der Stellein-

Die Abbildungseinrichtung mit den optischen Elementen und der strukturierten Maske 120 wird vorzugsweise in ein Mikroskop integriert, dessen Einzelheiten nicht dargestellt sind. Über das Mikroskop kann ebenfalls der Fanglaser 160 in das Mikrosystem 110 gerichtet werden.

Bei einer alternativen Gestaltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird die strukturierte Maske unmittelbar auf der lichtempfindlichen Fläche des Detektors ausgebildet, Es kann ferner vorgesehen sein, daß der Detektor nicht durch eine einzelne Photodiode, sondern durch eine CCD-Matrix gebildet wird. Bei einer derartigen Gestaltung kann eine Abbildung des Aufenthaltsbereichs des Teilchens auf die CCD-Matrix und eine anschließende elektronische Maskierung des Matrixsignals durch Auswertung der Signale von bestimmten Bildpunkten erfolgen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Objektdetektion mit den Schritten:

 optische Abbildung mindestens eines ruhenden oder bewegten Objekts (10) auf eine strukturierte Maske (20) mit mindestens einem Segment (30), das dazu eingerichtet ist, Licht von einem flächigen Teilbereich (80), in dem sich das Objekt (10) zumindest teil- oder zeitweise befindet und der eine charakteristische Dimension besitzt, die kleiner als die Dimension des Objekts (10) oder seiner Bewegungsbahn ist, zu einer Detektoreinrichtung (123) zu übertragen,

 Detektion der von der strukturierten Maske
 (20) übertragenen Lichtmenge und Erzeugung eines Detektorsignals, das in einem vorbestimmten Zusammenhang mit der Lichtmenge steht, und

Auswertung des Detektorsignals in Bezug auf das Vorhandensein des Objekts (10), seine Position, seine Form und/oder die zeitliche Änderung

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem das Objekt ein synthetisches oder biologisches Teilchen (10) ist, das in einem fluidischen Mikrosystem hydrodynamischen, akustischen, magnetischen und/oder elektrischen Kräften ausgesetzt ist.

 Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die Maske (20) in Bezug auf das Mikrosystem'so positioniert ist, daß von der Maske Licht von einem Teilbereich (80) 5 übertragen wird, in dem das Teilchen (10) positioniert oder bewegt werden soll.

A. Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die Maske (20) in Bezug auf das Mikrosystem so positioniert ist, daß von der Maske Lieht von einem Teilbereich (80) 10 übertragen wird, in den das Teilehen (10) nicht eintre-

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem

 zur Erfassung des Vorhandenseins eines ruhenden Teilchens (10) erfaßt wird, ob das Detektorsignal (D1) eine vorbestimmte, unveränderliche Amplitude besitzt,

 zur Erfassung des Vorhandenseins eines bewegten Teilehens (10) an einer bestimmten Position ermittelt wird, ob das Detektorsignal einen vorbestimmten Zeitverlauf besitzt,

 zur Erfassung der Frequenz und Geschwindigkeit von Teilchen (10) Maxima des Detektorsignals in Bezug auf ihre Breite und ihren Abstand 25 ausgewertet werden, und/oder

zur Zählung von Teilchen (10) die Maxima des
Detektorsignals gezählt werden.

Verfahren gemäß Anspruch 5, bei dem eine Richtungsbestimmung der 'leilchenbewegung und/oder 30 eine größenabhängige Teilchenzählung erfolgt.

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Amplitude des Detektorsignals und/oder die Variabilität des Detektorsignals ausgewertet werden.

 Verfahren gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 7, bei dem das Teilchen (10) mit einem Fanglaser gehaltert oder bewegt wird.

9. Verfahren gomäß Anspruch is, bei dem das Teitlehen (10) mit dem Fanglaser (60) mit eine Modifizierungsseichein (55), einer Zelle (56) oder Rezeptoren (57) im Mikrosystem in Bertührung gebracht wird und bei der Auswertung des Detektorsignals in Bezug auf die Bewegungseigenschaften des Teitlehens (10) Parameter ermittelt werden, die für die Wechselwirkung des Teitlehens (10) mit der Modifizierungsschicht (55), der Zelle (36) oder den Rezeptoren (57) charakteristisch sind.

Vorrichtung zur Objektdetektion, die umfaßt:

- eine optische Abblidungseinrichtung zur Abblidung mindestens eines Unhenn oder bewegten Objekts (10) auf eine strukturierte Maske (20), die mindestens ein Licht übertragendes Segment (30) besitzt, das dazu eingerichtet ist, Licht von einem Rächigen (Eilbereich (80)), in dem sich das Objekt st (10) zumindest tell- oder zeitweie befindet und der eine charakteristische Dimension besitzt, die kleiner als die Dimension des Objekts (10) oder seiner Bewegungschain ist, zu einer Detektoreinrichtung (123) zu übertragen,

 eine Detektoreinrichtung (123) zur Erfassung der von der strukturierten Maske (20) übertragenen Lichtmenge und zur Bildung eines Detektorsignals, das in einem vorbestimmten Zusammenhang mit der Lichtmenge steht, und

 eine Auswertungseinrichtung zur Auswertung des Detektorsignals in Bezug auf das Vorhandensein eines Objekts (10), seine Position, seine Form und/oder die zeitliche Änderung der Position.

 Vorrichtung gemäß Anspruch 10, bei der die optische Abbildungseinrichtung Teil eines Mikroskops ist.
 Vorrichtung gemäß Anspruch 11, bei dem die Maske (20) im Strahlengang des Mikroskops angeordnet ist.

13. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 12, bei der die Maske (20) eine Transmissionsblende mit mindestens einem transparenten Segment (30) ist, 14. Vorrichtung gemäß Anspruch 13, bei der mehrere Segmente vorgeschen sind, die in der Maskenebene zweidimensional angeordnet sind.

 Vorrichtung gemäß Anspruch 13 oder 14, bei der kreuzförmige Segmente, rahmenförmige Segmente und/oder gerade oder gekrümmte, streifenförmige Seg-

mente vorgesehen sind.

16. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 15, bei der die Detektoreinrichtung (123) zur summarischen Detektion der von der Maske (20) transmittierten oder reflektierten Teilabbildung des Objekts (10) oder seiner Bewegungsbahn eingerichtet ist.

17. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 16, die zur Objektdetektion an synthetischen oder natürlichen Teilchen (10) in einem fluidischen Mikrosy-

stem eingerichtet ist.

 Vorrichtung gemäß Anspruch 17, bei dem die Teilchen (10) im Mikrosystem hydrodynamischen akustischen, magnetischen und/oder elektrischen Kräften ausgesetzt sind.

19. Vorrichtung gemäß Anspruch 17 oder 18, bei dem eine Fanglisser-Anordnung (60, 160) zur Manipuliserung der Telleben (10) im Mikrosystem vorgesebien ist. 20. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 10 bis 19. bei dem das Segment (30) eine charakteristische Dimension besitzt, die kleiner als das Objekt (10) oder seine Bewegungsbahn oder kleiner als die Abbildung des Objekts (10) oder seine Bewegungsbahn oder kleiner als die Abbildung des Objekts (10) oder seiner Bewegungsbahn ist. 21. Verwendung eines Verfahrens oder einer Vorrich-

tung gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche zur dielektrischen Einzelteilchenspektroskopie in

fluidischen Mikrosystemen,

– Messung elektromagnetis

 Messung elektromagnetischer Kräfte in Mikroelektrodenanordnungen,
 Messung optischer Kräfte in Fanglasern,

 Erfassung der Funktion von Mikroelektroden in Mikrosystemen,

 Erfassung von Teilchenpositionen und/oder bewegungen, Teilchenzahlen und/oder Teilchenwechselwirkungen, und/oder

 Messung von Teilchenrotationen, die durch rotierende elektrische Felder induziert sind.

Hierzu 18 Seite(n) Zeichnungen

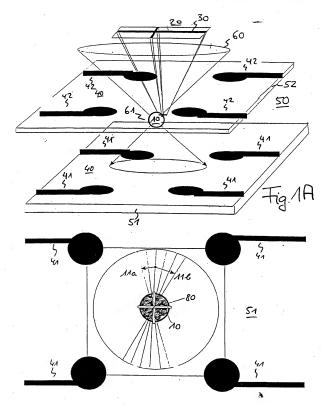
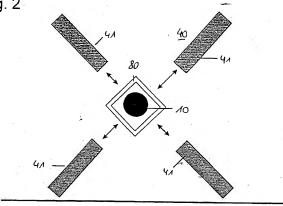


Fig. 1B

Fig. 2



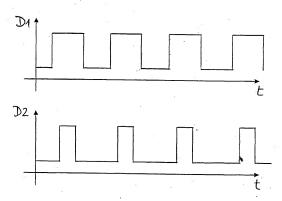
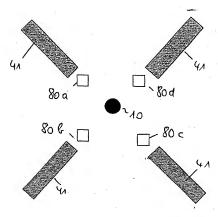


Fig. 3



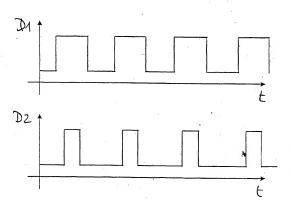
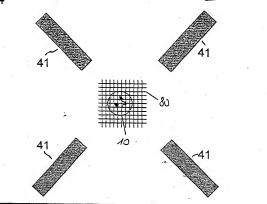
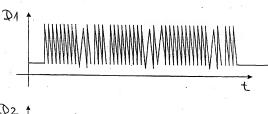


Fig. 4





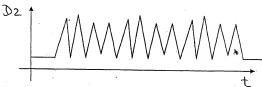
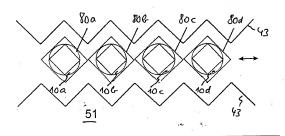


Fig. 5



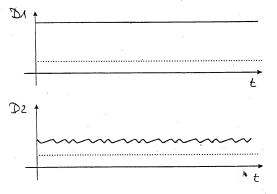
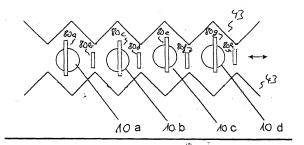


Fig. 6



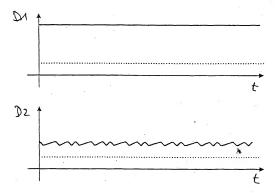
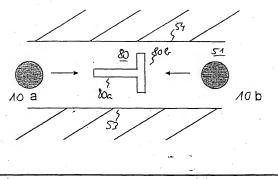


Fig. 7



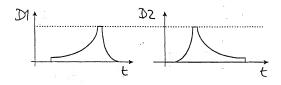
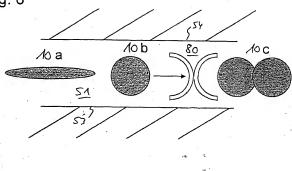
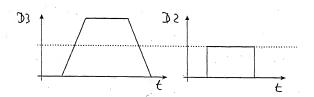


Fig. 8





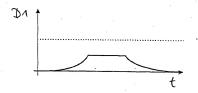
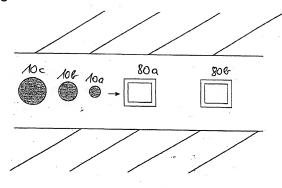


Fig. 9



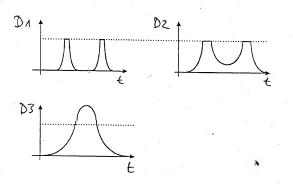
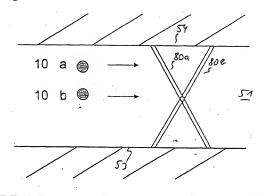


Fig. 10



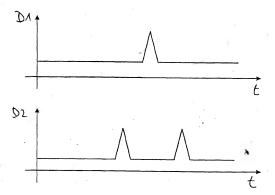
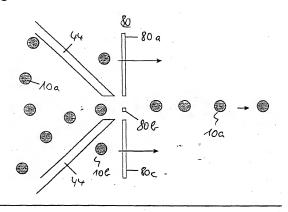


Fig. 11



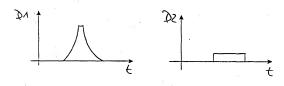
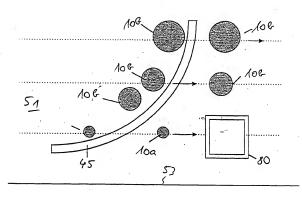
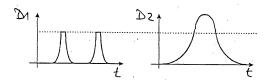


Fig. 12





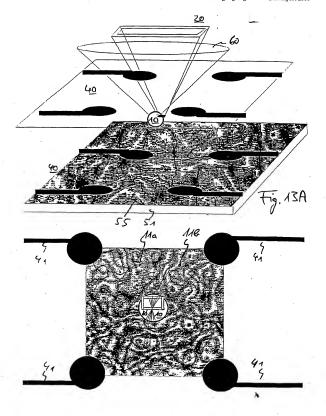


Fig. 13B

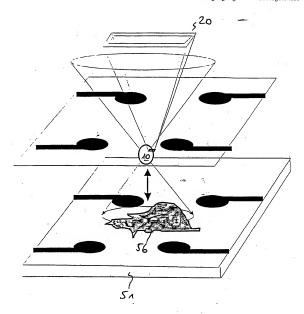


Fig. 14

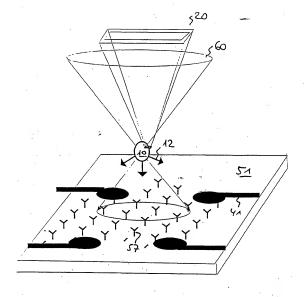
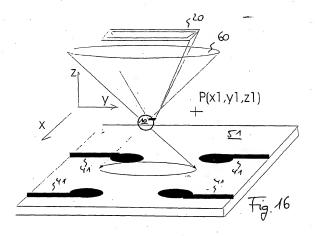
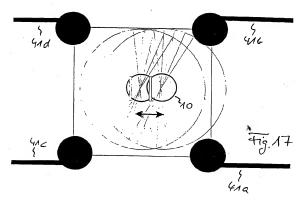


Fig. 15





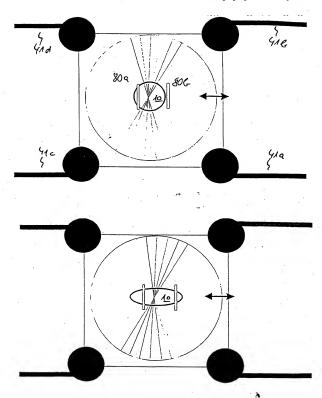


Fig. 18

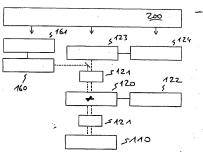


Fig. 19